5/5



# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 05271356

(43)Date of publication of application: 19.10.1993

(51)Int.CI.

C08F255/00 C08F277/00

(21)Application number: 04103683

(71)Applicant:

**IDEMITSU KOSAN CO LTD** 

(22)Date of filing: 30.03.1992

(72)Inventor:

GOTO YASUHIRO MAEZAWA HIROSHI MATSUMOTO JUNICHI

(54) MODIFIED CYCLIC OLEFIN COPOLYMER

# (57)Abstract:

PURPOSE: To provide a modified cyclic olefin copolymer which has excellent elastic recovery, high compatibility with other resins and high adhesion. CONSTITUTION: The objective modified cyclic olefin copolymer is obtained by graft-copolymerizing a monomer having at least one unsaturated group with a cyclic olefin copolymer which contains the recurring units from an  $\alpha$  – olefin and the recurring units from a cyclic olefin, and has a glass transition temperature (Tg) lower than 30° C.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

13.11.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998 Japanese Patent Office

MENU SEARCH INDEX BACK

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公 開 特 許 公 報 (A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平5-271356

(43)公開日 平成5年(1993)10月19日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

C 0 8 F 255/00

MQC

7142-4 J

277/00

MQN 7142-4 J

審査請求 未請求 請求項の数3(全13頁)

(21)出願番号

特願平4-103683

(71)出願人 000183646

出光興産株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

(22)出願日 平成 4年(1992) 3月30日

(72)発明者 後藤 康博

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株

式会社内

(72)発明者 前澤 浩士

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株

式会社内

(72)発明者 松本 淳一

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株

式会社内

(74)代理人 弁理士 渡辺 喜平

# (54) 【発明の名称】 変性環状オレフィン系共重合体

# (57)【要約】

【目的】 優れた弾性回復性及び他の樹脂との相溶性、接着性等を有する変性環状オレフィン系共重合体を提供する

【構成】 αーオレフィンに由来する繰り返し単位と環状オレフィンに由来する繰り返し単位とを有し、ガラス転移温度(Tg)が30℃以下である環状オレフィン系共重合体に、不飽和基を少なくとも一つ有する不飽和基合有単量体をグラフト共重合した変性環状オレフィン系共重合体とする。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 αーオレフィンに由来する繰り返し単位と環状オレフィンに由来する繰り返し単位とを有しガラス転移温度(Tg)が30℃以下である環状オレフィン系共重合体に、不飽和基を少なくとも一つ有する不飽和基含有単量体をグラフト共重合してなることを特徴とする変性環状オレフィン系共重合体。

【請求項2】 環状オレフィンがノルボルネン系モノマーである請求項1記載の変性環状オレフィン系共重合体。

【請求項3】 グラフト共重合単量体の含有量が 0.0 1~30重量%であり、135℃においてデカリン中で 測定した極限粘度 [η]が 0.02~20 d 1 / g である請求項1又は2記載の変性環状オレフィン系共重合体。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、弾性回復性、他の樹脂 との相溶性、接着性等に優れ、工業用品、自動車用部 材、家電用部材、多層材料などの成形材料、あるいは樹 脂改質剤、樹脂相溶化剤等として好適に使用することが できる変性環状オレフィン系共重合体に関する。

# [0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来、ポリオレフィン系樹脂としては、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、ポリプロピレン等の樹脂が工業分野、家庭分野を問わず広く使用されている。しかし、これらのポリオレフィン系樹脂は結晶性の高いものが多く、機械的性質、耐溶剤性、電気特性等には優れているものの、軟質ポリ塩化ビニル樹脂等が持つような弾性回復性に欠けるため、引張応力を受けたときにネッキングが発生し、永久歪が残るものであった。

【0003】これに対し、本発明者らのグループは、αーオレフィンと特定の環状オレフィンとを共重合した共重合体からなる成形品が優れた弾性回復性を有することを先に見出した(特願平3-99839号)。この共重合体は、他の熱可塑性樹脂等との接着性に優れており、

(式 [X] 中、 $R^*$ は水素原子又は炭素数  $1 \sim 20$  の炭化水素基を示す。) で表わされる繰り返し単位を与えるものが挙げられる。

【0008】上記一般式 [X] で示される繰り返し単位において、R®は水素原子又は炭素数 1~20の炭化水素基を示している。ここで、炭素数 1~20の炭化水素基として、具体的には、例えばメチル基、エチル基、イソプロピル基、nープロピル基、イソブチル基、nーブチル基、nーオクチル基、nーオクタ

多層材料の層を形成する樹脂として有効に使用できるが、極性が低いため、相手の樹脂によっては十分な接着強度が得られないという問題があった。また、特開昭62-27412号公報には、エチレンと環状オレフィンからなる共重合体をα、βー不飽和カルボン酸等でグラフト共重合した変性環状オレフィン系共重合体が開示がれている。しかし、この共重合体はガラス転移温度が引きない。した後でも実質的に60℃以下が高合体についての実施例は開示されていない。したがって、耐熱性には優れるものの、室温での柔軟性、弾性は有さず、低温での特性も不十分なものであった。【0004】本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、優れた低温特性、弾性回復性及び他の樹脂との相溶性、接着性等を有する変性環状オレフィン系共重合体を提供することを目的とする。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、鋭意検討を行なった結果、特定のガラス転移温度 (Tg)を有する特定構造の環状オレフィン系共重合体に不飽和基含有単量体をグラフト共重合した場合、上記要求を満足する変性環状オレフィン系共重合体が得られることを知見し、本発明をなすに至った。

【0006】すなわち、本発明は、αーオレフィンに由来する繰り返し単位と環状オレフィンに由来する繰り返し単位とを有しガラス転移温度(Tg)が30℃以下である環状オレフィン系共重合体に、不飽和基を少なくとも一つ有する不飽和基含有単量体をグラフト共重合してなることを特徴とする変性環状オレフィン系共重合体を提供する。

【0007】以下、本発明につき更に詳しく説明する。まず、環状オレフィン系共重合体について詳述する。環状オレフィン系共重合体しては、αーオレフィンに由来する繰り返し単位と環状ジエンに由来する繰り返し単位とを有し、ガラス転移温度(Tg)が30℃以下のものを用いる。ここで、上記αーオレフィンとしては、必ずしも限定されないが、例えば下記一般式[X]

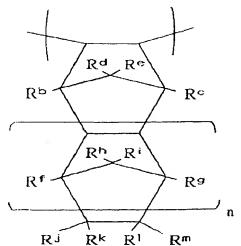
## 【化1】

# ... [X]

デシル基等を挙げることができる。また、一般式 [X] で示される繰り返し単位を与える  $\alpha$  - オレフィンの具体 例としては、例えば、エチレン,プロピレン,1 - ブテン,3 - メチル- 1 - ブテン,4 - メチル- 1 - ペンテン,1 - ベキセン,1 - オクテン,1 - デセン,1 - エイコセン等を挙げることができる。

【0009】また、前記環状オレフィンとしては、必ずしも限定されないが、例えば下記一般式[Y]

【化2】



··· [Y]

(式 [Y] 中、 $R^b \sim R^m$ はそれぞれ水素原子、炭素数  $1 \sim 20$ の炭化水素基又はハロゲン原子,酸素原子若しくは窒素原子を含む置換基を示し、nは0以上の整数を示す。 $R^J$ 又は $R^k$ と $R^1$ 又は $R^m$ とは互いに環を形成してもよい。また、 $R^b \sim R^m$ はそれぞれ互いに同一でも異なっていてもよい。)で表わされる繰り返し単位を与えるものが挙げられる。

【0010】上記一般式[Y]で表わされる繰り返し単 位において、Rb~Roは、それぞれ水素原子、炭素数1 ~20の炭化水素基又はハロゲン原子,酸素原子若しく は窒素原子を含む置換基を示している。ここで、炭素数 1~20の炭化水素基として、具体的には、例えばメチ ル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n ーブチル基, イソブチル基, t-ブチル基, ヘキシル基 等の炭素数1~20のアルキル基、フェニル基、トリル 基,ベンジル基等の炭素数6~20のアリール基,アル キルアリール基若しくはアリールアルキル基、メチリデ ン基, エチリデン基, プロピリデン基等の炭素数1~2 0のアルキリデン基、ビニル基、アリル基等の炭素数2 ~20のアルケニル基等を挙げることができる。但し、 Rb, Rc, Rf, R8はアルキリデン基を除く。なお、R d、Re、Rh~Rmのいずれかがアルキリデン基の場合、 それが結合している炭素原子は他の置換基を有さない。 【0011】また、ハロゲン原子を含む置換基として具 体的には、例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等のハ ロゲン基、クロロメチル基,ブロモメチル基,クロロエ チル基等の炭素数1~20のハロゲン置換アルキル基等 を挙げることができる。酸素原子を含む置換基として具 体的には、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキ シ基,フェノキシ基等の炭素数1~20のアルコキシ 基、メトキシカルボニル基, エトキシカルボニル基等の 炭素数1~20のアルコキシカルボニル基等を挙げるこ とができる。窒素原子を含む置換基として具体的には、 例えば、ジメチルアミノ基, ジエチルアミノ基等の炭素 数1~20のアルキルアミノ基やシアノ基等を挙げるこ とができる。

【0012】一般式「Y」で示される繰り返し単位を与 える環状オレフィンの具体例としては、例えば、ノルボ ルネン、5-メチルノルボルネン、5-エチルノルボル ネン、5-プロピルノルボルネン、5,6-ジメチルノ ルボルネン、1ーメチルノルボルネン、7ーメチルノル ボルネン、5, 5, 6-トリメチルノルボルネン、5-フェニルノルボルネン、5-ベンジルノルボルネン、5 -エチリデンノルボルネン、5-ビニルノルボルネン、 1, 4, 5,  $8-\Im \times 9/-1$ , 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8 a - オクタヒドロナフタレン、2 - メチルー 5, 8, 8a-オクタヒドロナフタレン、2-エチルー 1, 4, 5, 8-ジメタノ-1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8 a - オクタヒドロナフタレン、2, 3 - ジメ チルー1、4、5、8 - ジメタノー1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8 a - オクタヒドロナフタレン、2-ヘキ シルー1, 4, 5, 8ージメタノー1, 2, 3, 4, 4 a, 5, 8, 8 a - オクタヒドロナフタレン、2-エチ リデン-1, 4, 5, 8-ジメタノ-1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-オクタヒドロナフタレン、2-フ ルオロ-1, 4, 5, 8-ジメタノ-1, 2, 3, 4, 4 a, 5, 8, 8 a - オクタヒドロナフタレン、1, 5 -ジメチルー1, 4, 5, 8-ジメタノー1, 2, 3, 4, 4 a, 5, 8, 8 a - オクタヒドロナフタレン、2 ーシクロヘキシルー1, 4, 5, 8 ージメタノー1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-オクタヒドロナフタ レン、2、3-ジクロロー1、4、5、8-ジメタノー 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-オクタヒドロナ フタレン、2-イソプチルー1,4,5,8-ジメタノ -1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-オクタヒドロ ナフタレン、1,2ージヒドロジシクロペンタジエン、 5-クロロノルボルネン、5.5-ジクロロノルボルネ ン、5-フルオロノルボルネン、5,5,6-トリフル オロー6ートリフルオロメチルノルボルネン、5ークロ ロメチルノルボルネン、5-メトキシノルボルネン、 5, 6-ジカルボキシルノルボルネンアンハイドレー

ト、5 ージメチルアミノノルボルネン、5 ーシアノノルボルネン等を挙げることができる。これらの中では、ノルボルネン又はその誘導体が特に好ましい。

【0013】本発明で用いる環状オレフィン系共重合体は、基本的には、上述したようなαーオレフィンと環状オレフィンとを共重合してなるものであるが、本発明の目的を損なわない範囲で、これら必須の2成分の他に、必要に応じて他の共重合可能な不飽和単量体成分を用いていてもよい。このような任意に共重合されてもよい不飽和単量体として、具体的には、①前記したαーオレフィン成分のうち、先に使用されていないもの、②前記した環状オレフィン成分のうち、先に使用されていないもの、③ジシクロペンタジエン,ノルボルナジエン等の環状ジエン類、④ブタジエン,イソプレン,1,5ーへキサジエン等の鎖状ジエン類、⑤シクロペンテン,シクロヘプテン等の単環オレフィン類等が挙げられる。

【0014】本発明で用いる環状オレフィン系共電合体は、αーオレフィン単位の含有率 [x] 及び環状オレフィン単位の含有率 [x] が80~99.9モル%に対し [y] が20~0.1モル%、特に [x] が82~99.5モル%に対し [y] が18~0.5モル%、中でも [x] が85~98モル%に対し [y] が15~2モル%であることが好ましい。αーオレフィン単位の含有率 [x] が80モル%未満であると、共重合体のガラス転移温度(Tg)、引張弾性率が高くなり、得られるフィルム、シートの弾性回復性や型物成形品の耐繁性、弾力性が不十分になることがある。一方、環状オレフィン単位の含有率 [y] が0.1モル%未満であると、共電合体の結晶性が高くなり、弾性回復性等の環状オレフィン成分の導入効果が不十分となる。

【0015】本発明で用いる環状オレフィン系共重合体としては、αーオレフィン単位と環状オレフィン単位と が直鎖状に配列した実質上線状の共重合体であり、ゲル 状架橋構造を有さないものであることが好ましい。ゲル 状架橋構造を有さないことは、共重合体が135℃のデ カリン中に完全に溶解することによって確認できる。

【0016】また、本発明で用いる環状オレフィン系共 重合体は、135℃のデカリン中で測定した極限粘度 [n]が0.01~20d1/gであることが好ましい。極限粘度[n]が0.01d1/g未満であると強 度が著しく低下することがあり、20d1/gを超える と成形性が著しく悪くなることがある。より好ましい極 限粘度[n]は0.05~10d1/gである。

【0017】本発明で用いる環状オレフィン系共重合体の分子量は特に制限されるものではないが、ゲルパーミエイションクロマトグラフィー(GPC)[ポリエチレン換算]によって測定した重量平均分子量Mwが1,000~2,000、500、特に5,000~1,000,000、数平均分子量Mnが500~1,000,000、特に2,000~800,000であり、分子

量分布(Mw/Mn)が 1.  $3\sim4$ 、特に 1.  $4\sim3$ で あることが好ましい。分子量分布(Mw/Mn)が 4 よ り大きくなると低分子量体の含有量が多くなり、成形品 のべたつきの原因となることがある。

【0018】本発明で用いる環状オレフィン系共重合体は、ガラス転移温度(Tg)が30℃未満であることが必要である。このような共重合体を用いれば、低温で好適に使用することができるフィルム、シート、型物成形品等が得られる。より好ましいガラス転移温度(Tg)は-30~20℃、特に-30~15℃である。この場合、本発明で用いる環状オレフィン系共重合体は、単量体の種類、組成を変更することによりガラス転移温度(Tg)を任意に制御することができ、目的とする用途、使用される温度等に応じてガラス転移温度(Tg)を任意に変えることができる。

【0019】また、本発明で用いる環状オレフィン系共 重合体は、X線回折法により測定した結晶化度が0~4 0%であることが好ましい。結晶化度が40%を超える と、弾性回復性、透明性が低下することがある。より好 ましい結晶化度は0~30%、特に0~25%である。 【0020】本発明で用いる環状オレフィン系共重合体 は、引張弾性率が3,000Kg/cm²未満であるこ とが望ましい。引張弾性率が3,000Kg/cm²以 上であると、耐衝撃性が不十分になることがある。より 好ましい引張弾性率は50~2,000Kg/cm²で ある

【0021】本発明で用いる環状オレフィン系共重合体 は、DSC(昇温測定)によるブロードな融解ピークが 90℃未満にあることが好ましい。DSC(昇温測定) によるシャープな融解ピークが90℃以上にあるような 共重合体は、環状オレフィンとαーオレフィンとの共重 合体の組成分布が広く、成形品の弾性回復性が不十分に なることがある。なお、DSC(昇温測定)によるブロ ードな融解ピークは、10~85℃の範囲にあることが より好ましい。DSC(昇温測定)において、オレフィ ン系共重合体の融点(融解ピーク) はシャープにはみら れず、特に低結晶化度のものにあっては、通常のポリエ チレンの測定条件レベルではほとんどピークが出ない。 【0022】また、本発明で用いる環状オレフィン系共 重合体は、DSC(降温測定)による結晶化ピークにお いて、メインピークの高温側に比較的小さな1個以上の サブピークを有するものであることが好ましい。前述し た熱的性質の特徴により、前記成形品の物性を得ること ができるとともに、成形温度範囲が広くなるなど、成形 品を安定して成形することができる。

【0023】本発明で用いる環状オレフィン系共重合体としては、上述した範囲の物性を有するもののみからなる共重合体であってもよく、上記範囲外の物性を有する共重合体が一部含まれているものであってもよい。後者の場合には、全体の物性値が上記範囲に含まれていれば

よい。

【0024】本発明で用いる環状オレフィン系共重合体の製造方法に限定はないが、下記化合物(A)及び

- (B) を主成分とする触媒又は下記化合物(A)、
- (B) 及び(C) を主成分とする触媒を用いてαーオレフィンと環状オレフィンとの共重合を行なうことにより、効率的に製造することができる。
- (A) 遷移金属化合物
- (B) 遷移金属化合物と反応してイオン性の錯体を形成 する化合物
- (C) 有機アルミニウム化合物

【0025】この場合、上記遷移金属化合物(A)としては、周期律表のIVB族、VB族、VIB族、VIB族、VIIB族、VI II族に属する遷移金属を含む遷移金属化合物を使用する

> C p M<sup>1</sup> R<sup>1</sup> a R<sup>2</sup> b R<sup>3</sup> c C p 2 M<sup>1</sup> R<sup>1</sup> a R<sup>2</sup> b (C p - A<sub>e</sub> - C p) M<sup>1</sup> R<sup>1</sup> a R<sup>2</sup> b M<sup>1</sup> R<sup>1</sup> a R<sup>2</sup> b R<sup>3</sup> c R<sup>4</sup> d

【0027】[(I)~(IV)式中、M1はTi, Zr 又はHf原子を示し、Cpはシクロペンタジエニル基、 置換シクロペンタジエニル基、インデニル基、置換イン デニル基, テトラヒドロインデニル基, 置換テトラヒド ロインデニル基、フルオレニル基又は置換フルオレニル 基等の環状不飽和炭化水素基又は鎖状不飽和炭化水素基 を示す。 $R^1$  ,  $R^2$  ,  $R^3$ 及び $R^4$ はそれぞれそれぞれ  $\sigma$ 結合性の配位子、キレート性の配位子、ルイス塩基等の 配位子を示し、σ結合性の配位子としては、具体的に水 素原子、酸素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20のア ルキル基, 炭素数1~20のアルコキシ基, 炭素数6~ 20のアリール基、アルキルアリール基若しくはアリー ルアルキル基、炭素数1~20のアシルオキシ基、アリ ル基、置換アリル基、けい素原子を含む置換基等を例示 でき、またキレート性の配位子としてはアセチルアセト ナート基, 置換アセチルアセトナート基等を例示でき る。Aは共有結合による架橋を示す。a, b, c及びd はそれぞれ0~4の整数、eは0~6の整数を示す。R 1, R2, R3及びR4はその2以上が互いに結合して環 を形成していてもよい。上記Cpが置換基を有する場合 には、当該置換基は炭素数1~20のアルキル基が好ま しい。(II) 式及び(III) 式において、2つのCpは 同一のものであってもよく、互いに異なるものであって もよい。]

【0028】上記(I)~(III)式における置換シクロペンタジエニル基としては、例えば、メチルシクロペンタジエニル基,エチルシクロペンタジエニル基,イソプロピルシクロペンタジエニル基,1,2ージメチルシクロペンタジエニル基,1,3ージメチルシクロペンタジエニル基,1,2,4ートリメチルシクロペンタジエニル基,ペンタメチル

ことができる。上記遷移金属として、具体的には、チタニウム、ジルコニウム、ハフニウム、クロム、マンガン、ニッケル、パラジウム、白金等が好ましく、中でもジルコニウム、ハフニウム、チタン、ニッケル、パラジウムが好ましい。

【0026】このような遷移金属化合物(A)としては、種々のものが挙げられるが、特にIVB族、VIII族の遷移金属を含む化合物、中でも周期律表のIVB族から選ばれる遷移金属、すなわちチタニウム(Ti)、ジルコニウム(Zr)又はハフニウム(Hf)を含有する化合物を好適に使用することができ、特に下記一般式(I)、(II)又は(III)で示されるシクロペンタジエニル化合物又はこれらの誘導体あるいは下記一般式(IV)で示される化合物又はこれらの誘導体が好適である。

- ··· (I)
- ··· (II)
- ··· (III)
- ··· (IV)

シクロペンタジエニル基、トリメチルシリルシクロペン タジエニル基等が挙げられる。また、上記(I)~(I V) 式におけるR¹~R⁴の具体例としては、例えば、ハ ロゲン原子としてフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨ ウ素原子;炭素数1~20のアルキル基としてメチル 基、エチル基、n-プロピル基、iso-プロピル基、 n-ブチル基, オクチル基, 2-エチルヘキシル基;炭 素数1~20のアルコキシ基としてメトキシ基, エトキ シ基, プロポキシ基, ブトキシ基, フェノキシ基; 炭素 数6~20のアリール基、アルキルアリール基若しくは アリールアルキル基としてフェニル基,トリル基,キシ リル基,ベンジル基;炭素数1~20のアシルオキシ基 としてヘプタデシルカルボニルオキシ基;けい素原子を 含む置換基としてトリメチルシリル基、(トリメチルシ リル)メチル基:ルイス塩基としてジメチルエーテル, ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル 類、テトラヒドロチオフェン等のチオエーテル類、エチ ルベンゾエート等のエステル類、アセトニトリル、ベン ゾニトリル等のニトリル類、トリメチルアミン、トリエ チルアミン、トリプチルアミン、N、N-ジメチルアニ リン, ピリジン, 2, 2'ーピピリジン, フェナントロ リン等のアミン類、トリエチルホスフィン、トリフェニ ルホスフィン等のホスフィン類:鎖状不飽和炭化水素と してエチレン, ブタジエン, 1-ペンテン, イソプレ ン、ペンタジエン、1-ヘキセン及びこれらの誘導体; 環状不飽和炭化水素としてベンゼン、トルエン、キシレ ン,シクロヘプタトリエン,シクロオクタジエン,シク ロオクタトリエン、シクロオクタテトラエン及びこれら の誘導体等が挙げられる。また、上記(III)式におけ るAの共有結合による架橋としては、例えばメチレン架 橋, ジメチルメチレン架橋, エチレン架橋, 1, 1'-シクロヘキシレン架橋、ジメチルシリレン架橋、ジメチ ルゲルミレン架橋、ジメチルスタニレン架橋等が挙げられる。

【0029】このような化合物として、例えば下記のもの及びこれら化合物のジルコニウムをチタニウム又はハフニウムで置換した化合物が挙げられる。

#### (I) 式の化合物

(ペンタメチルシクロペンタジエニル) トリメチルジル コニウム、(ペンタメチルシクロペンタジエニル) トリ フェニルジルコニウム、(ペンタメチルシクロペンタジ エニル) トリベンジルジルコニウム、(ペンタメチルシ クロペンタジエニル)トリクロロジルコニウム、(ペン タメチルシクロペンタジエニル) トリメトキシジルコニ ウム、(シクロペンタジエニル) トリメチルジルコニウ ム、(シクロペンタジエニル) トリフェニルジルコニウ ム、(シクロペンタジエニル) トリベンジルジルコニウ ム、(シクロペンタジエニル) トリクロロジルコニウ ム、(シクロペンタジエニル) トリメトキシジルコニウ ム、(シクロペンタジエニル) ジメチル (メトキシ) ジ ルコニウム、 (メチルシクロペンタジエニル) トリメチ ルジルコニウム、 (メチルシクロペンタジエニル) トリ フェニルジルコニウム、(メチルシクロペンタジエニ ル) トリベンジルジルコニウム、(メチルシクロペンタ ジエニル) トリクロロジルコニウム、 (メチルシクロペ ンタジエニル) ジメチル (メトキシ) ジルコニウム、 (ジメチルシクロペンタジエニル) トリクロロジルコニ ウム、(トリメチルシクロペンタジエニル) トリクロロ ジルコニウム、(トリメチルシリルシクロペンタジエニ ル) トリメチルジルコニウム、 (テトラメチルシクロペ ンタジエニル) トリクロロジルコニウム、

# 【0030】 (II) 式の化合物

ビス (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、 ビス (シクロペンタジエニル) ジフェニルジルコニウ ム、ビス (シクロペンタジエニル) ジエチルジルコニウ ム、ビス (シクロペンタジエニル) ジベンジルジルコニ ウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジメトキシジルコ ニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジクロロジルコ ニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジヒドリドジル コニウム、ビス (シクロペンタジエニル) モノクロロモ ノヒドリドジルコニウム、ビス (メチルシクロペンタジ エニル) ジメチルジルコニウム、ビス (メチルシクロペ ンタジエニル) ジクロロジルコニウム、ビス (メチルシ クロペンタジエニル) ジベンジルジルコニウム、ビス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ジメチルジルコ ニウム、ビス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ジ クロロジルコニウム、ビス (ペンタメチルシクロペンタ ジエニル) ジベンジルジルコニウム、ビス (ペンタメチ ルシクロペンタジエニル)クロロメチルジルコニウム、 ビス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ヒドリドメ チルジルコニウム、(シクロペンタジエニル) (ペンタ メチルシクロペンタジエニル) ジクロロジルコニウム、

## 【0031】 (III) 式の化合物

エチレンビス (インデニル) ジメチルジルコニウム、エ チレンビス (インデニル) ジクロロジルコニウム、エチ レンビス (テトラヒドロインデニル) ジメチルジルコニ ウム、エチレンビス (テトラヒドロインデニル) ジクロ ロジルコニウム、ジメチルシリレンビス(シクロペンタ ジエニル) ジメチルジルコニウム、ジメチルシリレンビ ス(シクロペンタジエニル)ジクロロジルコニウム、イ ソプロピリデン (シクロペンタジエニル) (9-フルオ レニル) ジメチルジルコニウム、イソプロピリデン (シ クロペンタジエニル) (9-フルオレニル) ジクロロジ ルコニウム、 [フェニル (メチル) メチレン] (9-フ ルオレニル) (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコ ニウム、ジフェニルメチレン (シクロペンタジエニル) (9-フルオレニル) ジメチルジルコニウム、エチレン (9-フルオレニル) (シクロペンタジエニル) ジメチ ルジルコニウム、シクロヘキシリデン (9-フルオレニ ル) (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、 シクロペンチリデン(9-フルオレニル)(シクロペン タジエニル) ジメチルジルコニウム、シクロブチリデン (9-フルオレニル) (シクロペンタジエニル) ジメチ ルジルコニウム、ジメチルシリレン (9-フルオレニ ル) (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、 ジメチルシリレンビス(2,3,5-トリメチルシクロ ペンタジエニル) ジクロロジルコニウム、ジメチルシリ レンピス(2,3,5-トリメチルシクロペンタジエニ ル) ジメチルジルコニウム、ジメチルシリレンスビス (インデニル) ジクロロジルコニウム

【0032】上記一般式(I), (II), (III) で示されるシクロペンタジエニル化合物以外の化合物の例としては、前記(IV)式の化合物が挙げられ、例えば下記化合物あるいはこれらのジルコニウムをハフニウム、チタニウムに置き換えた化合物等のアルキル基、アルコキシ基及びハロゲン原子の1種又は2種以上を持つジルコニウム化合物、ハフニウム化合物、チタニウム化合物が挙げられる。

テトラメチルジルコニウム、テトラベンジルジルコニウム、テトラメトキシジルコニウム、テトラエトキシジルコニウム、テトラクロロジルコニウム、テトラブトキシジルコニウム、ブトキシトリクロロジルコニウム、ジブトキシジクロロジルコニウム、ビス(2,5-ジーtーブチルフェノキシ)ジメチルジルコニウム、ビス(2,5-ジーtーブチルフェノキシ)ジクロロジルコニウム、ジルコニウムビス(アセチルアセトナート)、

【0033】また、VB~VIII族の遷移金属を含む遷移金属化合物としては、特に制限はなく、クロム化合物の具体例として、例えば、テトラメチルクロム、テトラ(tーブトキシ)クロム、ビス(シクロペンタジエニル)クロム、ヒドリドトリカルボニル(シクロペンタジエニ

ル) クロム、ヘキサカルボニル (シクロペンタジエニル) クロム、ビス (ベンゼン) クロム、トリカルボニルトリス (ホスホン酸トリフェニル) クロム、トリス (アリル) クロム、トリフェニルトリス (テトラヒドロフラン) クロム、クロムトリス (アセチルアセトナート) 等が挙げられる。

【0034】マンガン化合物の具体例としては、例えば、トリカルボニル(シクロペンタジエニル)マンガン、ペンタカルボニルメチルマンガン、ビス(シクロペンタジエニル)マンガン、マンガンビス(アセチルアセトナート)等が挙げられる。

【0035】ニッケル化合物の具体例としては、例え ば、ジカルボニルビス (トリフェニルホスフィン) ニッ ケル、ジブロモビス (トリフェニルホスフィン) ニッケ ル、二窒素ビス(ビス(トリシクロヘキシルホスフィ ン) ニッケル)、クロロヒドリドビス(トリシクロヘキ シルホスフィン) ニッケル、クロロ (フェニル) ビス (トリフェニルホスフィン) ニッケル、ジメチルビス (トリメチルホスフィン) ニッケル、ジエチル (2. 2'-ビピリジル)ニッケル、ビス(アリル)ニッケ ル、ビス(シクロペンタジエニル)ニッケル、ビス(メ チルシクロペンタジエニル)ニッケル、ビス(ペンタメ チルシクロペンタジエニル)ニッケル、アリル(シクロ ペンタジエニル) ニッケル、(シクロペンタジエニル) (シクロオクタジエン) ニッケルテトラフルオロ硼酸 塩、ビス (シクロオクタジエン) ニッケル、ニッケルビ スアセチルアセトナート、アリルニッケルクロライド、

> $([L^{1}-R^{7}]^{k_{1}})_{p}([M^{3}Z^{1}Z^{2}\cdots Z^{n}]^{(n-m)_{1}})_{q}$  $([L^{2}]^{k_{1}})_{p}([M^{4}Z^{1}Z^{2}\cdots Z^{n}]^{(n-m)_{1}})_{q}$

(但し、L<sup>2</sup> はM<sup>5</sup>, R<sup>8</sup>R<sup>9</sup>M<sup>6</sup>, R<sup>10</sup>3 C又はR<sup>11</sup> M<sup>6</sup>である)

【0038】 [ (V) , (VI) 式中、L¹ はルイス塩 基、M3及びM4はそれぞれ周期律表のVB族、VIB族、V IIB族、VIII族、IB族、IIB族、IIIA族、IVA族及び VA族から選ばれる元素、好ましくは、IIIA族、IVA族 及びVA族から選ばれる元素、M5及びM6はそれぞれ周 期律表のIIIB族, IVB族, VB族, VIB族, VIIB族, V III族, IA族, IB族, IIA族, IIB族及びVIIA族から 選ばれる元素、21~2"はそれぞれ水素原子、ジアル キルアミノ基, 炭素数1~20のアルコキシ基, 炭素数 6~20のアリールオキシ基、炭素数1~20のアルキ ル基、炭素数6~20のアリール基、アルキルアリール 基、アリールアルキル基、炭素数1~20のハロゲン置 換炭化水素基,炭素数1~20のアシルオキシ基,有機 メタロイド基又はハロゲン原子を示し、21~2"はその 2以上が互いに結合して環を形成していてもよい。R<sup>7</sup> は水素原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~ 20のアリール基、アルキルアリール基又はアリールア ルキル基を示し、R®及びR®はそれぞれシクロペンタジ エニル基、置換シクロペンタジエニル基、インデニル基 テトラキス (トリフェニルフォスフィン) ニッケル、塩 化ニッケル、(C6 H5)Ni{OC(C6 H5)CH=P(C6 H5)2}{P(C 6 H5)3}、(C6 H5)Ni{OC(C6 H5)C(SO3 Na)=P(C6 H5)2}{P(C 6 H5)3}等が挙げられる。

【0036】パラジウム化合物の具体例としては、例えば、ジクロロビス(ベンゾニトリル)パラジウム、カルボニルトリス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、ビジクロロビス(トリエチルホスフィン)パラジウム、ビス(イソシアン化 t ーブチル)パラジウム、パラジウム、ビス(アセチルアセトナート)、ジクロロ(テトラフェニルシクロブタジエン)パラジウム、アリル(シクロムンタジエニル)パラジウム、ビス(アリル)パラジウム、アリル(1、5ーシクロオクタジエン)パラジウムテトラフルオロ硼酸塩、(アセチルアセトナート)(1、5ーシクロオクタジエン)パラジウムテトラフルオロ硼酸塩、テトラキス(アセトニトリル)パラジウムコー研酸塩、テトラキス(アセトニトリル)パラジウムニテトラフルオロ硼酸塩等が挙げられる。

【00.37】次に、化合物(B)としては、遷移金属化合物(A)と反応してイオン性の錯体を形成する化合物であればいずれのものでも使用できるが、カチオンと複数の基が元素に結合したアニオンとからなる化合物、特にカチオンと複数の基が元素に結合したアニオンとからなる配位錯化合物を好適に使用することができる。このようなカチオンと複数の基が元素に結合したアニオンとからなる化合物としては、下記式(V)あるいは(VI)で示される化合物を好適に使用することができる。

··· (V)

··· (VI)

又はフルオレニル基、 $R^{10}$  は炭素数  $1\sim 20$  のアルキル基、アリール基、アルキルアリール基又はアリールアルキル基をを示す。 $R^{11}$  はテトラフェニルポルフィリン、フタロシアニン等の大環状配位子を示す。 $m t M^3$  ,  $M^4$  の原子価で  $1\sim 7$  の整数、n は  $2\sim 8$  の整数、k は  $\left[L^1-R^7\right]$  ,  $\left[L^2\right]$  のイオン価数で  $1\sim 7$  の整数、p は 1 以上の整数、 $q=\left(p\times k\right)$   $\left(n-m\right)$  である。]

【0039】上記ルイス塩基の具体例としては、アンモニア、メチルアミン、アニリン、ジメチルアミン、ジエチルアミン、Nーメチルアニリン、ジフェニルアミン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリーローブチルアミン、N、Nージメチルアニリン、メチルジフェニルアミン、ピリジン、pープロモーN、Nージメチルアニリン等のアニリン、pーニトローN、Nージメチルアニリン等のアミン類、トリエチルフォスフィン、トリフェニルフォスフィン、ジフェニルフォスフィン等のフォスフィン類、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、デトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類、ジエチルチオエーテル、テトラヒドロチオフェン等のチオエーテル類、エチルペンゾート等のエステル類等が挙げられる。M³及び

M<sup>4</sup>の具体例としてはB, Al, Si, P, As, Sb 等、好ましくはB又はP、M5の具体例としてはLi. Na, Ag, Cu, Br, I, I3等, M<sup>6</sup>の具体例とし てはMn, Fe, Co, Ni, Zn等が挙げられる。 【0040】Z¹~Z¹の具体例としては、例えば、ジ アルキルアミノ基としてジメチルアミノ基、ジエチルア ミノ基: 炭素数1~20のアルコシキ基としてメトキシ 基,エトキシ基, n-ブトキシ基;炭素数6~20のア リールオキシ基としてフェノキシ基、2、6-ジメチル フェノキシ基,ナフチルオキシ基;炭素数1~20のア ルキル基としてメチル基、エチル基、n-プロピル基、 iso-プロピル基, n-ブチル基, n-オクチル基, 2-エチルヘキシル基: 炭素数6~20のアリール基, アルキルアリール基若しくはアリールアルキル基として フェニル基, p-トリル基, ベンジル基, 4-ターシャ リープチルフェニル基、2、6-ジメチルフェニル基、 3, 5-ジメチルフェニル基, 2, 4-ジメチルフェニ ル基、2、3-ジメチルフェニル基;炭素数1~20の ハロゲン置換炭化水素基としてpーフルオロフェニル 基、3、5-ジフルオロフェニル基、ペンタクロロフェ ニル基, 3, 4, 5-トリフルオロフェニル基, ペンタ フルオロフェニル基、3、5-ジ(トリフルオロメチ ル) フェニル基:ハロゲン原子としてF, C1, Br, I;有機メタロイド基としてTLメチルアンチモン基,ト リメチルシリル基、トリメチルゲルミル基、ジフェニル アルシン基、ジシクロヘキシルアンチモン基、ジフェニ ル硼素基が挙げられる。R<sup>7</sup>, R<sup>10</sup> の具体例としては、 先に挙げたものと同様なものが挙げられる。R®及びR® の置換シクロペンタジエニル基の具体例としては、メチ ルシクロペンタジエニル基、ブチルシクロペンタジエニ ル基、ペンタメチルシクロペンタジエニル基等のアルキ ル基で置換されたものが挙げられる。ここで、アルキル 基は通常炭素数が1~6であり、置換されたアルキル基 の数は1~5の整数で選ぶことができる。(V), (V) I) 式の化合物の中では、M3, M4が硼素であるものが 好ましい。

【0041】(V), (VI) 式の化合物の中で、具体的には、下記のものを特に好適に使用できる。

## (V) 式の化合物

テトラフェニル硼酸トリエチルアンモニウム、テトラフェニル硼酸トリ (nーブチル) アンモニウム、テトラフェニル硼酸トリメチルアンモニウム、テトラフェニル硼酸テトラエチルアンモニウム、テトラフェニル硼酸メチルトリ (nーブチル) アンモニウム、テトラフェニル硼酸ジメチルジフェニルアンモニウム、テトラフェニル硼酸ジメチルジフェニルアンモニウム、テトラフェニル硼酸トリメチルアニリニウム、テトラフェニル硼酸メチルピリジニウム、テトラフェニル硼酸メチルピリジニウム、テトラフェニル硼酸メチルピリジニウム、テトラフェニル硼酸メチル(2ーシアノピ

リジニウム)、テトラフェニル硼酸トリメチルスルホニ ウム、テトラフェニル硼酸ベンジルジメチルスルホニウ ム、

【0042】テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼 酸トリエチルアンモニウム、テトラキス (ペンタフルオ ロフェニル) 硼酸トリ (n-ブチル) アンモニウム、テ トラキス(ペンタフルオロフェニル)硼酸トリフェニル アンモニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸テトラブチルアンモニウム、テトラキス(ペンタフ ルオロフェニル) 硼酸 (テトラエチルアンモニウム)、 テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸 (メチルト リ (n-ブチル) アンモニウム)、テトラキス (ペンタ フルオロフェニル) 硼酸 (ベンジルトリ (n-ブチル) アンモニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニ ル) 硼酸メチルジフェニルアンモニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸メチルトリフェニルア ンモニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼 酸ジメチルジフェニルアンモニウム、テトラキス (ペン タフルオロフェニル) 硼酸アニリニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸メチルアニリニウム、 テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸ジメチルア ニリニウム、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)硼 酸トリメチルアニリニウム、テトラキス (ペンタフルオ ロフェニル) 硼酸ジメチル (m-ニトロアニリニウ ム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)硼酸ジメ チル (p ープロモアニリニウム)、

【0043】テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼 酸ピリジニウム、テトラキス(ペンタフルオロフェニ ル) 硼酸 (p-シアノピリジニウム)、テトラキス (ペ ンタフルオロフェニル)硼酸(N-メチルピリジニウ ム)、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸 (N ーベンジルピリジニウム)、テトラキス(ペンタフルオ ロフェニル) 硼酸 (O-シアノ-N-メチルピリジニウ ム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)硼酸(p ーシアノーNーメチルピリジニウム)、テトラキス (ペ ンタフルオロフェニル) 硼酸 (p-シアノ-N-ベンジ ルピリジニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニ ル) 硼酸トリメチルスルホニウム、テトラキス (ペンタ フルオロフェニル) 硼酸ベンジルジメチルスルホニウ ム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸テトラ フェニルホスホニウム、テトラキス (ペンタフルオロフ ェニル) 硼酸トリフェニルホスホニウム、テトラキス (3, 5-ジトリフルオロメチルフェニル) 硼酸ジメチ ルアニリニウム、ヘキサフルオロ砒素酸トリエチルアン モニウム、

# 【0044】 (VI) 式の化合物

テトラフェニル硼酸フェロセニウム、テトラフェニル硼酸銀、テトラフェニル硼酸トリチル、テトラフェニル硼酸 (テトラフェニルポルフィリンマンガン)、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸フェロセニウム、テ

トラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸 (1,1'ージメチルフェロセニウム)、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸デカメチルフェロセニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸アセチルフェロセニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸シアノフェロセニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸シアノフェロセニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸トリチル、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸リチウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸ナトリウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸ナトリウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸(テトラフェニルポルフィリンマン

(R<sup>12</sup> は炭素数 1 ~ 2 0、好ましくは 1 ~ 1 2 のアルキル基,アルケニル基,アリール基,アリールアルキル基等の炭化水素基、Qは水素原子、炭素数 1 ~ 2 0 のアルコキシ基又はハロゲン原子を示す。rは1 ≦ r ≦ 3 の範囲のものである。)式 (VII) の化合物として、具体的には、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソプロピルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、ジメチルアルミニウムクロリド、ジエチル

ガン)、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸 (テトラフェニルポルフィリン鉄クロライド)、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸 (テトラフェニルポルフィリン亜鉛)、テトラフルオロ硼酸銀、ヘキサフルオロ砒素酸銀、ヘキサフルオロアンチモン酸銀、

【0045】また、(V), (VI)式以外の化合物、例えばトリ (ペンタフルオロフェニル)硼素, トリ (3,5-ジ (トリフルオロメチル)フェニル)硼素, トリフェニル硼素等も使用可能である。

【0046】(C)成分である有機アルミニウム化合物 としては、下記一般式(VII), (VIII)又は(IX)で 示されるものが挙げられる。

## ··· (VII)

アルミニウムクロリド、メチルアルミニウムジクロリド、エチルアルミニウムジクロリド, ジメチルアルミニウムフルオリド, ジイソプチルアルミニウムハイドライド, ジエチルアルミニウムハイドライド, エチルアルミニウムセスキクロリド等が挙げられる。

【0047】 【化3】

【化4】

 $(R^{12}$  は式(VII)と同じものを示す。 s は重合度を示し、通常  $3\sim50$ 、好ましくは  $7\sim40$  である。)で示される鎖状アルミノキサン。

(R<sup>12</sup> は式(VII)と同じものを示す。また、s は重合度を示し、好ましい繰り返し単位数は3~50、好ましくは7~40である。)で示される繰り返し単位を有する環状アルキルアルミノキサン。(VII)~(IX)式の化合物の中で、好ましいのは炭素数3以上のアルキル基、なかでも分岐アルキル基を少なくとも1個以上有するアルキル基含有アルミニウム化合物又はアルミノキサンである。特に好ましいのは、トリイソブチルアルミニウム又は重合度7以上のアルミノキサンである。このトリイソブチルアルミニウム又は重合度7以上のアルミノキサンあるいはこれらの混合物を用いた場合には、高い活性を得ることができる。また、(VIII)~(IX)式で示されるアルミノキサンを水等の活性水素を持つ化合物で変性した通常の溶剤に不溶な変性アルミノキサンも好適に使用される。

【0049】前記アルミノキサンの製造法としては、アルキルアルミニウムと水等の縮合剤とを接触させる方法が挙げられるが、その手段に特に限定はなく、公知の方

法に準じて反応させればよい。例えば、①有機アルミニウム化合物を有機溶剤に溶解しておき、これを水と接触させる方法、②重合時に当初有機アルミニウム化合物を加えておき、後に水を添加する方法、③金属塩等に含有されている結晶水、無機物や有機物への吸着水を有機アルミニウム化合物と反応させる方法、④テトラアルキルジアルミノキサンにトリアルキルアルミニウムを反応させ、さらに水を反応させ溶媒不溶のアルミノキサンを得る方法等がある。

··· (IX)

【0050】本発明オレフィン系共電合体の製造に用いる触媒は、上記(A)及び(B)成分あるいは(A)、(B)及び(C)成分を主成分とするものである。この場合、(A)成分と(B)成分との使用条件は限定されないが、(A)成分:(B)成分の比(モル比)を1:0.01~1:100、特に1:0.5~1:10、中でも1:1~1:5とすることが好ましい。また、使用温度は-100~250 $\mathbb C$ の範囲とすることが好ましく、圧力,時間は任意に設定することができる。

【0051】また、(C)成分の使用量は、(A)成分1モルに対し通常0~2,000モル、好ましくは5~1,000モル、特に好ましくは10~500モルである。(C)成分を用いると重合活性の向上を図ることができるが、あまり多いと有機アルミニウム化合物が重合体中に多量に残存し好ましくない。

【0052】触媒成分の使用態様には制限はなく、例えば(A)成分,(B°)成分を予め接触させ、あるいはさらに接触生成物を分離,洗浄して使用してもよく、重合系内で接触させて使用してもよい。また、(C)成分は、予め(A)成分、(B)成分あるいは(A)成分と(B)成分との接触生成物と接触させて用いてもよい。接触は、あらかじめ接触させてもよく、重合系内で接触させてもよい。さらに、触媒成分は、モノマー、重合溶媒に予め加えたり、重合系内に加えることもできる。なお、触媒成分は、必要により無機あるいは有機の担体に担持して用いることもできる。

【0053】反応原料に対する触媒の使用割合は、原料モノマー/上記(A)成分(モル比)あるいは原料モノマー/上記(B)成分(モル比)が $1\sim10^9$ 、特に $100\sim10^7$ となることが好ましい。

【0054】重合方法としては、塊状重合、溶液重合、 懸濁重合、気相重合等のいずれの方法を用いてもよい。 また、バッチ法でも連続法でもよい。重合溶媒を用いる 場合、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチル ベンゼン等の芳香族炭化水素、シクロペンタン、シクロ ヘキサン、メチルシクロヘキサン等の脂環式炭化水素、 ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭 化水素、クロロホルム、ジクロロメタン等のハロゲン化 炭化水素等を用いることができる。これらの溶媒は1種 を単独で用いてもよく、2種以上のものを組合せてもよ い。また、αーオレフィン等のモノマーを溶媒として用 いてもよい。

【0055】 重合条件に関し、重合温度は-100~250℃、特に-50~200℃とすることが好ましい。 重合時間は通常1分~10時間、反応圧力は常圧~100Kg/cm²G、好ましくは常圧~50Kg/cm²Gである。共重合体の分子量の調節方法としては、各触媒成分の使用量や重合温度の選択、さらには水素存在下での重合反応によることができる。

【0056】本発明の変性環状オレフィン系共重合体は、前述した環状オレフィン系共重合体に、不飽和基を少なくとも一つ有する不飽和基含有単量体をグラフト共重合したものである。ここで、不飽和基含有単量体の種類に限定はないが、例えば、不飽和カルボン酸又はその誘導体、不飽和エポキシ化合物、スチレン系炭化水素、有機けい素化合物等を好適に使用することができる。

【0057】不飽和カルボン酸として、具体的には、例えばアクリル酸、メタクリル酸、α-エチルアクリル酸等の不飽和モノカルボン酸、マレイン酸、フマール酸、

イタコン酸、シトラコン酸、テトラヒドロフタル酸、メチルテトラヒドロフタル酸、エンドシスービシクロ [2.2.1] ヘプトー5ーエンー2、3ージカルボン酸、メチルーエンドシスービシクロ [2.2.1] ペプトー5ーエンー2、3ージカルボン酸等の不飽和ジカルボン酸などが挙げられる。不飽和カルボン酸の誘導体としては、例えば上記不飽和カルボン酸の酸ハライド、アミド、イミド、酸無水物、エステルなどが挙げられ、良体的には塩化マレニル、マレイミド、無水マレイン酸、プテニル無水コハク酸、アレイン酸、ブテニル無水コハク酸、ラヒドロ無水マレイン酸ジメテル、グリシジルマレエートなどが挙げられる。これらの中では、不飽和ジカルボンなどが挙げられる。これらの中では、不飽和ジカルボンなどが挙げられる。これらの中では、不飽和ジカルボンなどが挙げられる。これらの中では、不飽和ジカルボンなどが挙げられる。これらの中では、不飽和ジカルボン酸又はその酸無水物、中でも無水マレイン酸や、フマール酸、イタコン酸が特に好ましい。

【0058】不飽和エポキシ化合物としては、例えば不 飽和グリシジルエステル類、不飽和グリシジルエーテル 類、エポキシアルケン類などが挙げられる。具体的に は、グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレー ト、ビニルグリシジルエーテル、ヒドロキシアルキル (メタ) アクリレートのグリシジルエーテル、ポリアル キレングリコール (メタ) アクリレートのグリシジルエ ーテル、イタコン酸のモノ及びジグリシジルエステル、 ブテントリカルボン酸のモノ及びジグリシジルエステ ル、シトラコン酸のモノ及びジグリシジルエステル、エ ンドシスーピシクロ[2.2.1] ヘプトー5ーエンー 2. 3-ジカルボン酸のモノ及びジグリシジルエステ ル、メチルーエンドシスービシクロ[2.2.1] ヘプ トー5-エン-2、3-ジカルボン酸のモノ及びジグリ シジルエステル、アリルコハク酸のモノ及びジグリシジ ルエステル、p-スチレンカルボン酸のグリシジルエス テル、アリルグリシジルエーテル、2-メチルアリルグ リシジルエーテル、スチレンーpーグリシジルエーテ ル、3,4-エポキシ-1-プテン、3,4-エポキシ -3-メチル-1-ブテン、3,4-エポキシ-1-ペ ンテン、3,4-エポキシ-3-メチル-1-ペンテ ン、5,6-エポキシー1-ヘキセン、ビニルシクロヘ キセンモノオキシドなどを例示することができる。これ ちの中では、グリシジルメタクリレート、グリシジルア クリレートが特に好ましい。

【0059】スチレン系炭化水素として、具体的には、例えばスチレン、αーメチルスチレン、οーメチルスチレン、mーメチルスチレン、mーエチルスチレン、pーエチルスチレン、oーイソプロピルスチレン、mーイソプロピルスチレン、pーイソプロピルスチレンなどが挙げられる。これらの中では、スチレン、pーメチルスチレンが特に好ましい。

【0060】有機けい素化合物としては、オレフィン性 不飽和結合及び加水分解可能な基を持つものを好適に使 用することができる。具体的には、ビニルトリメトキシ シラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス (メトキシエトキシ) シラン、ビニルメチルジエトキシシラン、ビニルフェニルジメトキシシランなどを例示することができる。これらの中では、ビニルトリメトキシシランが特に好ましい。

【0061】本発明の変性環状オレフィン系共重合体は、通常行なわれているグラフト共重合体の製造方法によって製造することができる。ここで、不飽和基含有単量体の使用量に特に制限はないが、環状オレフィン系共重合体に対して0.01~40重量%、特に0.05~20重量%の範囲とすることが好ましい。

【0062】グラフト共重合を特に効率よく行なわせるには、ラジカル発生剤の存在下に反応を行なうことが好ましい。この場合、ラジカル発生剤としては、有機過酸化物、ジアゾ化合物等の公知のものを用いることができる。具体的には、ベンゾイルパーオキシド、ジクミルパーオキシド、ジーtert-ブチルクミルパーオキシド、tert-ブチルクミルパーオキシド、tert-ブチルクミルパーオキシド、tert-ブチルクミルパーオキシド、アゾビスイソブチルニトリルなどを例示することができる。ラジカル発生剤の使用量は、共重合体に対して0.01重量%以上、特に0.03~1重量%とすることが好ましい。

【0063】グラフト共電合の方法として、具体的には、(a)環状オレフィン系共重合体を含む溶液にラジカル発生剤及び不飽和基含有単量体を加え、温度40~200℃にて数十分~数時間攪拌する方法、(b)実質的に溶媒を含まない系で、温度130~350℃の範囲で20秒から30分間、好ましくは40秒から5分間各成分を溶融混練する方法などを好適に採用することができる。

【0064】本発明の変性環状オレフィン系共重合体は、グラフト共重合単量体の含有量が、0.01~30重量%、特に0.05~15重量%であることが好ましい。上記グラフト量が0.01重量%未満では他の熱可塑性樹脂、金属などとの接着強度や他樹脂との相溶性が不十分になることがあり、30重量%を超えると経済的にも不利となるばかりか、ポリオレフィン系樹脂との接着性や相溶性の低下が生じることがある。

【0065】また、本発明の変性環状オレフィン系共重合体は、135℃のデカリン中で測定した極限粘度 [n]が0.02~20d1/g、特に0.05~10d1/gであることが好ましい。極限粘度 [n]が0.02d1/g未満であると強度が著しく低下することがあり、20d1/gを超えると成形性が著しく悪くなることがある。

【0066】本発明の変性環状オレフィン系共重合体は、低温特性、弾性回復性、他の樹脂との相溶性、接着性に優れているため、工業用品、自動車用部材、家電用部材、多層材料などの成形材料、あるいは樹脂改質剤、樹脂相溶化剤といった種々の用途に使用することができ

る。

[0067]

【実施例】次に、実施例及び比較例により本発明を具体的に示すが、本発明は下記実施例に限定されるものではない。まず、変性環状オレフィン系共重合体の製造に先立ち、下記参考例の環状オレフィン系共重合体を製造した。

【0068】参考例(エチレンと2ーノルボルネンとの 共重合)

窒素雰囲気下、室温において、30リットルのオートクレープにトルエン15リットル、トリイソブチルアルミニウム(TIBA)23ミリモル、四塩化ジルコニウム38マイクロモル、テトラ(ペンタフルオロフェニル)硼酸アニリニウム60マイクロモルをこの順番に入れ、続いて2-ノルボルネンを70重量%含有するトルエン溶液2.4リットル(2-ノルボルネンとして16モル)を加えた。80℃に昇温した後、エチレン分圧が8Kg/cm²になるように連続的にエチレンを導入しつつ、110分間反応を行なった。反応終了後、ポリマー溶液を15リットルのメタノール中に投入してポリマーを析出させた。このポリマーを濾取して乾燥し、環状オレフィン系共重合体(a1)を得た。環状オレフィン系共重合体(a1)の収量は2.93Kgであった。重合活性は846Kg/g2rであった。

【0069】得られた環状オレフィン系共重合体(a 1) の物性は下記の通りであった。<sup>13</sup> C-NMRの30 ppm付近に現れるエチレンに基づくピークとノルボル ネンの5及び6位のメチレンに基づくピークの和と3 2. 5 p p m付近に現れるノルボルネンの7位のメチレ ン基に基づくピークとの比から求めたノルボルネン含量 は7. 7モル%であった。135℃のデカリン中で測定 した極限粘度 [η] は1. 20dl/g、X線回折法に より求めた結晶化度は1.0%であった。測定装置とし て東洋ボールディング社製バイプロン11-EA型を用 い、巾4mm, 長さ40mm, 厚さ0. 1mmの測定片 を昇温速度3℃/分、周波数3.5Hzで測定し、この 時の損失弾性率 (E") のピークからガラス転移温度 (Tg) 求めたところ、Tgは0℃であった。測定装置 としてウォーターズ社製ALC/GPC150Cを用 い、1, 2, 4-トリクロルベンゼン溶媒、135℃ で、ポリエチレン換算で重量平均分子量Mw、数平均分 子量Mn, 分子量分布 (Mw/Mn) を求めたところ、 Mwは58, 100、Mnは30, 400、Mw/Mn =1.91であった。パーキンエルマー社製7シリーズ のDSCによって10℃/分の昇温速度で、-50℃~ 150℃の範囲で融点 (Tm) を測定したところ、Tm は72℃ (ブロードなピーク) ℃であった。

【0070】次に、上記参考例で得られた環状オレフィン系共重合体 a 1を用いた実施例及び比較例を示す。 実施例 1 窒素雰囲気下、110℃において、1リットルのオートクレープ中で上記参考例で得られた環状オレフィン系共重合体(a1)50gをトルエン500m1に溶解させた。その後、無水マレイン酸のトルエン溶液(5g/100m1)及びジクミルパーオキサイドのトルエン溶液(0.5g/50m1)を徐々に滴下した。2時間かけて滴下した後、さらに3時間反応させた。反応液を1リットルのメタノール中に投入してポリマーを析出させた。このポリマーを濾取して乾燥し、変性環状オレフィン系共重合体51.5gを得た。得られた変性環状オレフィン系共重合体を190℃,100kg/cm²で3分間熱プレスし、厚さ100μmのフィルムを得た。これから長さ50mm,幅15mmの試験片を切り出して物性測定を行なった。結果を表1に示す。

## 【0071】実施例2~4

単量体の種類及び量を表1のように変えた以外は実施例 1に準じて行なった。結果を表1に示す。

## 【0072】比較例

環状オレフィン系共重合体 a 1 を変性することなく190℃,100 k g / c m²で3分間熱プレスし、厚さ100μmのフィルムを得た。これから長さ50mm,幅15mmの試験片を切り出して物性測定を行なった。結果を表1に示す。

【0073】各項目の測定は下記のように行なった。 極限粘度 [n]

135℃のデカリン中で測定した。

#### 引張弾性率

オートグラフを用いてJIS-K7113に従って行なった。

#### 引張破断強度

オートグラフを用いて J I S - K 7 1 1 3 に従って行なった。

## 引張破断伸び

オートグラフを用いてJIS-K7113に従って行なった。

#### 弹性回復率

オートグラフを用い、引張速度  $62 \, \text{mm} / \text{分で、} 巾 \, 6 \, \text{m}$  m、クランプ間  $50 \, \text{mm}$  ( $L_0$ ) の測定片を  $150 \, \text{%}$  伸ばして引張り、 $5 \, \text{分間}$  そのままの状態を保った後、はね返させることなく急に収縮させ、 $1 \, \text{分後にクランプ間の}$  シートの長さ ( $L_1$ ) を測定し、下記式により求めた。 弾性回復率 (%) =  $\begin{bmatrix} 1 - \{ (L_1 - L_0) / L_0 \} \end{bmatrix} \times 100$ 

## 剥離強度

試験片に同形状のPETフィルム(厚さ $40\mu$ m)を重ね合わせ、190C, 3.0kg/cm²で10秒圧着した。得られた積層片についてT型剥離試験を引張速度10mm/分で行ない、着幅1cm当たりの負荷をもって剥離強度とした。

## [0074]

# 【表1】

		不飽和基合量 単量体 (8)	坂 (8)	557ト量 (♥t\$)	[ n ] (d1/g)	引援り 選供率 (Kg/cm²)	引張り 破断強度 (Kg/cm²)	母 神 (%)	軍 回 (2000年 (2000年 (2000年)	整 磁 (g/ca)
ŧ	-	無太マルン酸		2.9	1.40	612	510	540	9 1	8 3
<b>₩</b> \$	2	無太74/3/蒙 10	53.2	6.0	1.45	638	495	510	0 6	9.1
<b>E E</b>	3	5935049596-F 7	52.0	3.8	1.51	620	525	550	0.6	88
Ē	4	7 7	51.8	3.5	1.38	069	200	490	8 9	6 5
比較例	<b>2</b>		50	0	1.20	561	560	602	9 5	18

【0075】 【発明の効果】以上説明したように、本発明の変性環状

オレフィン系共重合体は、低温特性、弾性回復性、他の 樹脂との相溶性、他材料との接着性に優れている。